

П
φ50

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ISSN 0015-3222

ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Июнь 2013, том 47, выпуск 6

<http://www.ioffe.ru/journals/ftp/>



С.-Петербург
«НАУКА»

Содержание

• Электронные свойства полупроводников

Скипетров Е.П., Пичугин Н.А., Слынько Е.И., Слынько В.Е.

Резонансный уровень хрома в ромбоэдрической и кубической фазах сплавов $Pb_{1-x-y}Ge_xCr_yTe$ 721

Ницук Ю.А.

Энергетические состояния иона Cr^{2+} в кристаллах ZnSe . 728

Шеин И.Р., Ивановский А.Л.

Влияние примесей фтора, азота и углерода на электронные и магнитные свойства WO_3 732

Баранский П.И., Гайдар Г.П.

Метод определения степени компенсации электрически активных примесей в многодолинных полупроводниках . 737

• Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Соболев В.В., Соболев В.Вал., Анисимов Д.В.

Фундаментальные спектры оптических функций бромида индия в области 2–30 эВ при 4.2 К 740

Пашкеев Д.А., Засавицкий И. И.

Роль междолинного рассеяния в излучательной рекомбинации твердого раствора $Pb_{1-x}Eu_xTe$ ($0 \leq x \leq 1$) 745

Керимова Т.Г., Абдуллаев Н.А., Мамедова И.А., Бадалова З.И., Гулиев Р.А., Paucar R., Wakita K., Мамедов Н.Т.

Оптические фононы в твердых растворах $CdGa_2S_{4x}Se_{4(1-x)}$ 751

• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Курова И.А., Ормонт Н.Н.

О фотоиндуцированных эффектах в нелегированных пленках $a\text{-Si:H}$ 757

Пашаев И.Г.

Электрические свойства кремниевых диодов Шоттки, содержащих металлические пленки различного состава . . 761

Цуканов Д.А., Рыжкова М.В., Борисенко Е.А.

Влияние стехиометрического состава поверхностной фазы $Si(111)\sqrt{21}\times\sqrt{21}$ -(Au, Ag) на электрическую проводимость подложки 765

Томилин С.В., Яновский А.С., Томилина О.А., Микаелян Г.Р.

Исследование вольт-амперных характеристик наноструктурированных пленок Pd на Si-подложке после вакуумного отжига 772

Bidmeshkipour Samina, Shahtahmasebi Nasser

Different properties of aluminum doped zinc oxide nanostructured thin films prepared by radio frequency magnetron sputtering 777

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Покутний С.И.

Экситон с пространственно разделенными электроном и дыркой в полупроводниковых квазинуль-мерных наносистемах 780

Мостовой А.И., Брус В.В., Марьянчук П.Д.

Механизмы токопереноса в анизотипных гетероструктурах $n\text{-TiO}_2/p\text{-Si}$ 788

Сеид-Рзаева С.М.

Релаксация энергии неравновесных электронов в нанотрубке, сформированной свернутой квантовой ямой 793

Буравлев А.Д., Безнасюк Д.В., Гильштейн Е.П., Tchernycheva M., DeLuna Bugallo A., Rigutti L., Yu L., Proskuryakov Yu., Штром И.В., Тимофеева М.А., Самсоненко Ю.Б., Хребтов А.И., Цырлин Г.Э.

Исследование фотоэлектрических свойств массивов нитевидных нанокристаллов GaAs:Be 797

• Углеродные системы

Конакова Р.В., Коломыс А.Ф., Охрименко О.Б., Стрельчук В.В., Волков Е.Ю., Григорьев М.Н., Светличный А.М., Спиридонов О.Б.

Сравнительные характеристики спектров комбинационного рассеяния света пленок графена на проводящих и полуизолирующих подложках 6H-SiC 802

Алисултанов З.З.

К теории электронных состояний системы „квантовая точка–графен–подложка $SiO_2 + n^+\text{-Si}$ “ 805

• Физика полупроводниковых приборов

Çörekçi S., Öztürk M.K., Yu Hongbo, Çakmak M., Özçelik S., Özbay E.

Effects of high-temperature AlN buffer on the microstructure of AlGaN/GaN HEMTs 810

Мирсагатов Ш.А., Кабулов Р.Р., Махмудов М.А.

Инжекционный фотодиод на основе гетероструктуры $n\text{-CdS}/p\text{-CdTe}$ 815

Содержание

Именков А.Н., Шерстнев В.В., Ковалёв И.В., Ильинская Н.Д., Серебренникова О.Ю., Teissier R., Баранов А.Н., Яковлев Ю.П.	• Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур
Температурная зависимость порогового тока квантово-размерных лазеров, работающих на модах шепчущей галереи (2.0–2.5 мкм)	821
Huang Chia-Hong, Chang Chung-Cheng, Tsai Jung-Hui	
MOS solar cells with oxides deposited by sol-gel spin-coating techniques	825
Борщак В.А., Смынтына В.А., Бритавский Е.В., Карпенко А.А., Затовская Н.П.	
ЭДС холостого хода неидеального гетероперехода	828
Блохин С.А., Бобров М.А., Малеев Н.А., Кузьменков А.Г., Стеценко В.В., Павлов М.М. Каракинский Л.Я., Новиков И.И., Задирянов Ю.М., Егоров А.Ю., Устинов В.М.	
Влияние оптических потерь на динамические характеристики линейных матричных излучателей на основе вертикально-излучающих лазеров ближнего инфракрасного диапазона	833
Шевченко С.А., Колюбакин А.И.	
Исследование методом DLTS пластически деформированного германия <i>n</i> -типа после легирования медью	838
Ключко Н.П., Хрипунов Г.С., Волкова Н.Д., Копач В.Р., Любов В.Н., Кириченко М.В., Момотенко А.В., Харченко Н.М., Никитин В.А.	
Фазовые превращения при металлизации Ag–In и сращивании вертикальных диодных ячеек многопереходных солнечных элементов	845
Павлов Д.А., Шиляев П.А., Пирогов А.В., Кривулин Н.О., Бобров А.И., Легасина М.Д.	
Анализ закономерностей роста при гетероэпитаксии кремния на сапфире	849
Крылов П.Н., Закирова Р.М., Федотова И.В., Гильмутдинов Ф.З.	
Влияние ионной обработки на свойства пленок In ₂ O ₃ :Sn	859

Зав. редакцией *Н.Н. Жукова*
Корректоры *Н.И. Журавлева* и *А.К. Рудзик*

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета
Вычислительный центр ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
194021 Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 27.05.13.
Формат 60×90 1/8. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18.0. Уч.-изд. л. 17.1.
Тираж 165 экз. (в т. ч. МКО и СНГ — 17 экз.). Тип. зак. № 943. С 101

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука»
199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
main@nauka.nw.ru
www.naukaspb.com

Редакция журнала «Физика и техника полупроводников»
Тел. (812) 328-36-12